



#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 62237348 A

(43) Date of publication of application: 17.10.87

(51) Int. CI

# G01N 27/30 G01N 27/48

(21) Application number: 61079268

(71) Applicant:

NOK CORP MORIZUMI TOYOE

(22) Date of filing: 08.04.86

(72) Inventor:

MORIZUMI TOYOE TAKATSU ICHIRO

#### (54) PRODUCTION OF ENZYME SENSOR

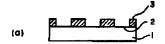
#### (57) Abstract:

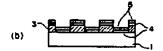
PURPOSE: To effectively produce a sensor by forming two sets of combined electrodes of anode electrode and cathode electrodes consisting of thin metallic films on the same insulating substrate and forming a deactivated enzyme immobilized film thereto.

CONSTITUTION: A positive type photoresist 3 is patterned on the substrate 1 in such a manner that the electrode parts are formed within the range of an exposed substrate surface 2. A thin chromium film 4 and thin gold or platinum film 5 are successively formed on the substrate 1 by a vacuum deposition method. The entire pat is thereafter immersed in a resist stripping soin, to remove the resist. The thin film 5 remaining on the exposed surface is sued as the electrode surface. The three electrodes to be used as the anode electrode and cathode electrode consisting of the thin metallic film are thus formed in the state of commonly using one cathode electrode at the prescribed point on the substrate 1. The enzyme immobilized film is installed to at least one electrode to be used as the anode electrode. The sensor is produced in the

above-mentioned manner.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio







# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-237348

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和62年(1987)10月17日

G 01 N 27/30 27/46

J -7363-2G A -7363-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

**図**発明の名称 酵素センサーの製造方法

②特 顧 昭61-79268

**公出 顧 昭61(1986)4月8日** 

 0 発 明 者 森 泉 豊 栄

 0 発 明 者 高 津 一 郎

東京都世田谷区奥沢3-22-6 横浜市戸塚区汲沢1-23-5

⑪出 願 人 エヌオーケー株式会社

東京都港区芝大門1丁目12番15号東京都世田谷区奥沢3-22-6

①出 願 人 森 泉 豊 栄 ②代 理 人 弁理士 吉田 俊夫

#### 明和音

#### 1 発明の名称

酵素センサーの製造方法

### 2 特許請求の範囲

1. 同一絶線基板上に金属薄膜よりなるアノー・ド電極およびカソード電極の組合せ電極を2組形成させ、各組合せ電極において少なくともアノード電極上に酵素固定化膜を固定化させた後、参照側電極を形成する電極上の酵素固定化膜に無外線を照射し、失活酵素固定化膜を形成させることを特徴とする酵素センサーの製造方法。

2. 固定化が光架橋重合体によって行われる特許請求の範囲第1項記載の酵素をンサーの製造方法

3. カソード電極1個が2組の組合せ電極に共通して用いられる特許請求の範囲第1項記載の酵 楽センサーの製造方法。

4. 組合せ電極が過酸化水素電極を構成する特 . 許請求の範囲第1項記載の酵素センサーの製造方 法。

#### 3 発明の詳細な説明

( 産業上の利用分野 )

本発明は、酵素センサーの製造方法に関する。 更に詳しくは、絶縁 基板上に信頼性の高い過酸化 水素電極を形成せしめることのできる酵素センサーの製造方法に関する。

## 〔従来の技術〕

及近、酵素反応や免疫反応などの生体反応を利用した種々のパイオセンサーが開発されており、特に臨床分野では、更に小型、高性能で低価格なものが求められるようになってきている。酵素センサーは、こうしたパイオセンサーの一種であり、例えばグルコースオキシダーゼの触媒作用を利用したグルコースセンサーは、血液や尿中のグルコース濃度を測定するのに用いられ、実用的には結尿病患者に対する臨床検査用として重要である。

しかしながら、こういった酵素センサーで実用 化され、市販されているものの大半は、電極と酵 素ಡ定化額とが一体構造となっていないため、小 型化の速成および大量生産による低コスト化の妨 けとなっている。

〔 発明が解決しようとする問題点 〕

こうした市販酵業センサーの問題点に鑑み、最近では電極上に直接酵業を固定化化させる研究が進められ、それに伴ってかなり小型化されたものが開発されるようになってきている。しかしながら、同一基板上に多数個のセンサーを同時に形成させ、大量を重したとする場合には、例えば外部電極との接続部を露出させ、検出部のみに酵素を固定化するというように、電極基板上の必要なのみに酵素を固定化させる必要がある。

本党明者らは、こうした課題を解決するために、 光架橋重合体を用いて酵素固定化膜を形成せしめ ることが有効であることを見出し、絶縁基板上に 形成させた金属薄膜よりなるアノード電極および カソード電極の少くとも前者の電極に、光架橋重 合体で固定化された酵素固定化膜を設置した酵素 センサーを先にまず提素している(特顧昭60-103, 699号)。

このように構成された酵素センサーは、同一基

およびカソード電極の組合せ電極2組の内の1組について、少くともアノード電極上に固定化された酵素固定化膜を設置してなる。1組の組合せ電極上への酵素固定化膜の固定化は、一般に光樂構質合体によって行われ、その光架構置合体で固定化される酵素固定化膜の形成は、先の提案と関様に、光架橋性重合体と酵素との水性混合物にフォトリッグラフ法を適用することによって行われる。

また、酵素固定化膜を設置しない他の1組の組合せ電極は、少くともアノード電極上が光架構重合体膜によって被覆されて用いられるが、この場合の光架構重合体膜の形成も、光架構性重合体を含有する水溶液にフォトリソグラフ法を適用することによって行われる。

これら2組の組合せ電極において、各組毎にア ノード電極およびカソード電極を形成させてもよ いが、カソード電極を2組の組合せ電極について 共通して用いられる1個のカソード電極とし、そ れを各組合せ電極毎に切換えて用いるようにする こともできる。 板上に多数個の微小なセンサーを同時に形成させることができ、大量生盛を可能とさせるが、形成された 1 個の組合せ電極が過酸化水素電極を構成する場合には、この電極が過酸化水素以外の還元性妨害物質にも感応してしまうという問題のあることが見出された。

道常、こうした問題の対策としては、酵素固定 化膜と電極面との間に過酸化水素遺択透過膜を設 置する方法がとられているが、上記酵素センサー の場合には、電極面上に直接酵素が固定化されて いるため遊択透過膜の設置は不可能である。

そこで、本発明者らは、かかる課題の新たな解決方法を求めて種々検討の結果、同一基板上に2組の組合せ電極を形成させ、その内の1組について、少くともアノード電極上に固定化された酵素固定化度を形成させることにより、上記課題が有効に解決されることを先に見出した(特願昭60-171,850分)。

ここに提案された酵素センサーは、同一絶縁基 板上に形成させた金属線膜よりなるアノード電極

酵素センサーの作製に際しては、まずガラス板、 単化ビニル樹脂 ポリイミド樹脂などの硬質樹脂 板、SiOz、Si, N。などの絶縁被膜を表面に形成さ せたシリコンウェハーなどの平らな絶縁基板上に、 アノード遺標およびカソード電便の組合せ程便 2 机を形成させることが行われる。電極の形成は、 金、白金(以上アノード電極用)または銀、金、白 金(以上カソード遺極用)などの金属材料を用い、 図面の第1回に示されるようなリフトオフ法、 基 极上に蒸着された金属雑蔵をエッチング除去して パターニングするフォトエッチング法、選権形状 の恋が開いたマスクを碁板に重ね、マスクごしに 電極形成物質を蒸着させるマスク蒸着法、電極形 成物質を導電材料とする導電性塗料を電極形状に 印刷するスクリーン印刷法あるいは上記フォトエ ッチング法またはマスク系表法において基礎の代 りに電極形成材料の無電解メッキを行なうメッキ 法などによって行なうことができる。

第1図に示された機様では、リフトオフ法が用 いられている。まず、滑浄された平らな絶縁基板、 例えばガラス板1上に電極部が基板露出面2の観 図内に形成されるように、ポジ型フォトレジスを 3をパターニングする(工程 a)。 次いで、 真空熱 考法により、この基板上にクロム薄膜 4 (厚さ約 500人) および金または白金薄膜 5 (厚さ約0.2μm) を順次形成させる。ここで、クロム薄膜は、電極 を形成する金または白金薄膜とガラス板基板との を形成する高からに設けられている(工程 b)。 その後、全体をアセトンなどのレジスト制産液中 に浸渍してレジストを除去し、基板露出面2に表 存する蒸着薄膜5を電極面とした(工程 c)。

このようにして絶縁基板上の所定の個所に、カソード電極が1個共通して用いられる態様で、金属神膜よりなるアノード電極およびカソード電極となる3個の電極を形成させたら、その内の少くともアノード電極となる1個の電極に酵素固定化膜を設置させるが、その設置はフォトリソグラフとを用いて、例えば第2回に示される如くにして行なわれる。

まず、第1回に示された如くにして形成された

総験基版 2 上の電極面 5 に、光架機性 重合体と酵素との水性混合物をスピンコーケ 6 する (工程 d)。 光 架機性 重合体として 7 で 6 する (工程 d)。 光 架機性 重合体としては、それが酵素水溶液と共に水性混合物として分散されるため一般に水溶性 重合体が用いられ、例えば分子アゾ基などの感光性 は、チルパソリウム基、ジアソ基なを有すいら、水性混合物は、チルパソリウムをであればいいであればいいであればいいであればいいであれば、 ピニルアルコールなどが水溶液として用いる。水性混合物は、上記光架構性重合体水溶液(濃度 8.5~12重量 %) 1 g に対して、酵素3~72 mg を蒸留水 0.8 mg に溶解させた酵素水溶液が添加され、それを数分間程度搅拌、混合してコーティングに

コーティング液を絶線基板上の電極面上にコーティングし、それが自然乾燥したら、そこをネガまたはポジの画像を有するフォトマスク7で覆い、 紫外線風射して光架橋性重合体を光架構させ、 未 架橋部分を純水で溶去して、光架橋部分に光架橋 重合体で固定化された酵素固定化酶8を形成させ

る(工程 e)。これを再度紫外線照射してから乾燥させた。ここで使用されるフォトマスクは、2組の組合せ電極の内の1組のアノード電極11にのみ、 酵素固定化膜8が形成されるような画像を有する ものが用いられる。

次に、遠元性妨害物質に対する2組の組合せ電 値の感応特性を等しくするため、酵素固定化膜を 設置しない他の1組の組合せ電極のアノード電極 12に、第2回と同様の手法により、光架橋性重合 体を含有する水溶液にフォトリングラフ法を適用 し、そこに光架橋重合体膜9を被覆させ、これを 参照用電極とした(工稿1)。

これを再度常外線照射してから乾燥し、各湊子 毎に分割して、その電極露出面5,5 ′,5 ′に リード線10,10 ′,10 ′を取り付ける。このよう にして作製された酵素センサーの一葉様が、平面 図として第3回に示されている。また、第4~5 回には、他の意様の酵素センサーの平面面が示さ れており、第4回の意様では、電極値5 ′から2 本のカソード電極13,13 ′を延長して形成させ、 各アノード-カソード間の電極間距離を短縮させるとれに、これらの各組合せ危極がそれぞれ酵素固定化膜8および光架構造合体膜9で覆われており、また第5回の態様では、カソード電極13の面積より広く設定することにより、で運動で変定にしたまま画電極間の対しまた電極間距離を一定にしたまま画電極間の対しまた電優に変更にしたまま画電極間の対しまた電優に変更にしたまま画電極間の対しまた電優に変更により、電極の応答特性の向上が図られている。

被検出物質	
グルコース	グルコースオキシダーゼ
ガラクトース	ガラクトースオキシダーゼ
L-アミノ酸	L-アミノ酸オキシダーゼ
エタノール	アルコールオキシダーゼ
リン脂質	ホスホリパーゼ
コリン	コリンオキシダーゼ

グリセリン

グリセロキナーゼ

(2種類の酵素 を岡時固定)

1

l-α-グリセロ-3-リン酸 オキシダーゼ

このような酵素センサーをグルコースセンサー として用いた場合には、次のように作用する。ま ず、グルコースセンサーをグルコースを含まない 超樹瓶中に浸渍し、電極面に、例えば金電極の場 合0.8∨の電圧を印加しておき、これにグルコー スを添加すると、酵素が固定化された方の過酸化 水素電極側で、グルコースがグルコースオキシダ ーゼ辞素固定化膜に拡散し、固定化酵素の触媒作 用により次のように反応する。

酵素 グルコース+0。 → グルコノラクトン+H<sub>a</sub>O<sub>a</sub>

この反応に伴って発生する過酸化水素は、アノ --ド電極上で次のように酸化され、発生した過酸 化水素量に比例した電流、即ちグルコース濃度に 比例した電流が流れる。

H.O. - 2H-+0.+2e-

このとき、参照側電極には酵素が固定化されて いないため、酵素反応による電流は流れないので、

ものとし、これによって差動出力をより正確に検 出する手段を求めて更に検討した結果、参照側と なる膜状体にも失活酵素を固定化せしめる方法が きわめて有効であることを見出した(特顧昭60-21 7.149号)。

この酵素センサーは、同一絶象基板上に金属弾 腹よりなるアノード電極およびカソード電極の組 合せ遺植を2組形成させ、その1組には少くとも アノードは極上に固定化された酵素固定化膜を、 他の1組には少くともアノード電極上に固定化さ れた失活酵素固定化膜をそれぞれ設難して構成さ れている。

かかる酵素センサーの作製は、上記で図面の第 1~2回を用いて説明した方法において、工程 (d)で用いられた光架橋性重合体含有酵素水溶液 をオープン中で酵素の種類に応じて約80~100℃ で約5~10分間程度加熱し、酵業を失活させた水 溶被が工程(f)で用いられる以外は、同様の方法 によって行われる。そして、例えば第3~5回に 示される態機において、符号8個に酵素固定化膜

酵 耕固定化側と参照側との差動出力を検出しても. | 解析|| 記定化側の低波のみを検出することができる。 この場合に、試料液中に しアスコルビン酸など の還元性妨害物質が含まれていても、妨害物質は 間定化酵素の有無によらず、 両方の組合せ電機で 等しく酸化されるので、このときにこれら両電極 を流れる電流の差動出力を検出すれば、妨害物質 に起因する電流値分が相殺され、酵素反応に起因 する電流値のみを検出することができ、例えば、 L-アスコルビン酸の場合、その濃度が0.5~4 ms/ 战の範囲内では、両危極で発生する妨害物質に起 囚する電流を3%以下に軽減できることが確認さ nt.

しかるに、酵素固定化膜と参照側となる光架橋 瓜合体膜とを光学顕微鏡で観察すると、光架橋重 合体膜が透明でかつ均質な膜状体を形成している のに対し、酵素固定化膜の方は白色で、その表面 に微小な凹凸が無数に形成されていることが判明 した.

そこで、これら両者の腹状体をなるべく同等な

が、また符号9側に失活酵素固定化膜がそれぞれ 固定化された酵素センサーが得られる。

このようにして行なわれる酵素センサーの作製 では、他の1組の組合せ電極の少なくともアノー ド電衝上に固定化せしめる失活酵素固定化膜の形 成が、上述の如く光架構性蛋合体含有酵素水溶液 を加然処理し、酵素を失活させた水溶液として用 いることにより行なわれている。

作扱された酵素センサーは、参照側にも失活酵 薪を固定化させることにより、参照倜憶種の膜質 を辞事側電極の膜質と等しくさせ、これによって 2. 和の組合せ電極間の妨害物質に対する応答特性 を等しくし、妨害物質信号の差動除去特性を一層 改善させる。具体的には、L-アスコルビン酸を用 いた妨害物質信号の遊動除去特性の測定では、そ の適度が1~100 mm/diの範囲内で、両電極で発生 する妨害物質に起因する電流を2%以下に軽減す ることができ、この前の提案の0.5~4 mg/dLの範 照内で3%以下という濃度範囲おび電流値と比較 して、妨害物質信号の差動除去特性のなお一層の 改善を達成させる。また、このような特性は、妨害物質が L−アスコルビン酸の場合だけではなく、 尿酸などの 合にも同様に有効に発揮される。

このように、この酵素センサーは効果上では十分に所期の目的が達せられるものの、酵素固定化 膜および失活酵素固定化膜をそれぞれ別値に形成 させるために、2回のフォトリソグラフ法を適用 しなければならず、しかも酵素固定化膜の形成に 必要な量と同量の酵素を失活酵素固定化膜の形成 時にも用いなければならないという製造上の無駄 がみられる。

本発明は、かかる無駄を省いた酵素センサーの 製造方法を提供せんとするものである。

〔 問題を解決するための手段 〕

世って、本発明は酵素センサーの製造方法に係り、酵素センサーの製造は、同一純素基板上に金属酵医よりなるアノード電極およびカソード電極の組合せ電極を2組形成させ、各組合せ電極において少なくともアノード電極上に酵素固定化膜を固定化させた後、参照側電極を形成する電極上の

波長:約2000~3000人

出力:約10~20型/ai

距離:約1~5cm

時間:約1~5分間

〔発明の効果〕

本発明方法により、次のような効果が賽せられる。

(1)酵素センサーの電極上に酵素固定化膜および失活酵素固定化膜を形成させるためのフォトリッグラフ法の適用が一回で行なわれる。

(2)これに関連して、これら両固定化膜の膜 膜質などが関等のものとなるため、妨害物質に対 する差動験去特性が向上する。

(3) 使用される酵素量が熱失活法の半分で済む。

(実施例)

次に、実施例について本発明を説明する。 実施例1

光架橋性ポリピニルアルコール(光架橋性スチルパゾリウム協含有量1.4モル%、けん化度88%、

酵素固定化膜に第外線を感射し、失活酵素固定化 膜を形成させることにより行なわれる。

2 和の組合せ電極の少なくともアノード電極上に移用固定化膜を形成させることは、上記で図面の第1~2 図を用いて説明した方法において、工程(c)において調像を有するフォトマスクを開いることなく、あるいは2 組のアノード電極が繋がされるような顕像がメーンを有するフォトなのの光がない。対象は、の地域のであり、これを約30秒間程度原射した場合には、静力の影響は発生の光楽機は行なわれるものの、静力の影響は発どみられない。

その後、参展側電框となる方の組合せ電極上の 酵素固定化膜のみにフォトマスクなどを用いて業 外線を照射し、一旦固定化させた酵素を失活させ る。この場合の紫外線照射条件は、一般的に次の 如くである。

光瀬:虹波長用紫外雄ランプ

取合度1400)の11.7重量%水溶液0.5gに、グルコースオキシダーゼ酵素30gを溶解させた蒸留水0.4gを添加し、数分間程度操作、混合してコーティング液を顕複する。このコーティング液を表がラス板上に形成させた2組の過酸化水素電極の上に、4000гpm、20秒間の条件下でスピンコートする。コーティング液が自然乾燥したら、2組の過酸化水素電極の内、それぞれアノード電極部分のみを繋外線照射できるようなネガの画像を有するフォトマスクで覆い、紫外線照射(出力250w)を15秒間行ない、その後純水による洗浄によって現像し、再び紫外線照射して乾燥させた。

次に、参照側電極のアノード電極部分にのみ券外線が限射されるようなネガ画像を有する石英製フォトマスクで覆い、殺菌用紫外線ランプ(波長2537人)を用いて、風射距離2cm、風射時間2分間の条件下で紫外線風射を行ない、このアノード電板上の固定化製に固定されている酵素を失活させた。

4 図面の簡単な説明

## 特開昭62-237348 (6)

第1回は、絶縁基板上に電極を形成させる工程 を順次示した新面園である。第2図は先に提案さ れた方法を示しており、絶縁基板上に形成させた 2.個のアノード電極の上に、それぞれ光架構建合 体で固定化された酵素固定化膜および光架構重合 体版(または失活酵素固定化膜)を設置させる工程 を順次示した斯面図であり、第3図はこのように して作扱された酵素センサーの一爆機の平面図で ある。第4~5回は、酵素センサーの他の爆構の 平面図である。

(符号の説明)

1 · · · · · 艳緑蓝板

2 · · · · · 基板鶯出面

5・・・・・電極

6 · · · · · 光架橋性重合体含有酵素水溶液

7・・・・・ 画像を有するフォトマスク

8 ----- 萨崇固定化膜

9・・・・・光架橋重合体膜 (または失活酵素固定化膜)

11・・・・・ 辞素固定化護備アノード電極

12・・・・参照個アノード電極

13・・・・カソード電極

代理人

弁理士 古 田 俊 夫

